



Programa de Doctorado:
Ingeniería Aplicada

CURSO METODOLÓGICO / Methodological course 2024-25					
Título del curso <i>Title</i>	On wafer measurements of integrated circuits using the probe station				
Departamento/Centro que lo imparte <i>Organizing Department/Centre</i>	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA / TECNUN				
Profesor/es <i>Lecturers</i>	Hector Solar				
Idioma <i>Language</i>	Inglés/ <i>English</i> <input checked="" type="checkbox"/>				
	Castellano/ <i>Spanish</i> <input checked="" type="checkbox"/>				
	Euskera/ <i>Basque</i> <input type="checkbox"/>				
Nº de horas del curso <i>Number of hours</i>	10h	Presencial/ <i>In person</i> <input checked="" type="checkbox"/>	San Sebastián Ibaeta <input type="checkbox"/> San Sebastián Miramón <input checked="" type="checkbox"/> Pamplona <input type="checkbox"/>		
		Online <input type="checkbox"/>			
Fechas previstas y horario <i>Expected dates/times</i>	First week of June. Two mornings.				
Evaluación <i>Evaluation</i>	Asistencia/ <i>Assistance</i> <input checked="" type="checkbox"/>				
	Trabajo ó Práctica/ <i>Project</i> <input checked="" type="checkbox"/>				
	Examen/ <i>Exam</i> <input type="checkbox"/>				
	Otros/ <i>Other</i> <input type="checkbox"/>	Especificar/ <i>Specify</i> :			
Requisitos previos <i>Requirements</i>	Skill in the use of the characterization equipment to be used. Chip manufactured and ready for characterization.				
Programa <i>Program</i>	<ul style="list-style-type: none">• On wafer measurement equipment.• Measurement plan definition.• Measurement training.• Project.				